(54) SPIN DEVELOPMENT DEVICE

(11) 1-120023 (A) (4

(43) 12.5.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-277714 (22) 2.11.1987

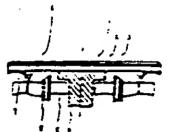
(71) SEIKO EPSON CORP (72) KAZUO IWAI

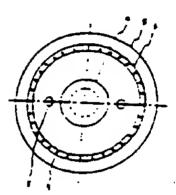
(51) Int. Cl*. H01L21 30,G03F7 00

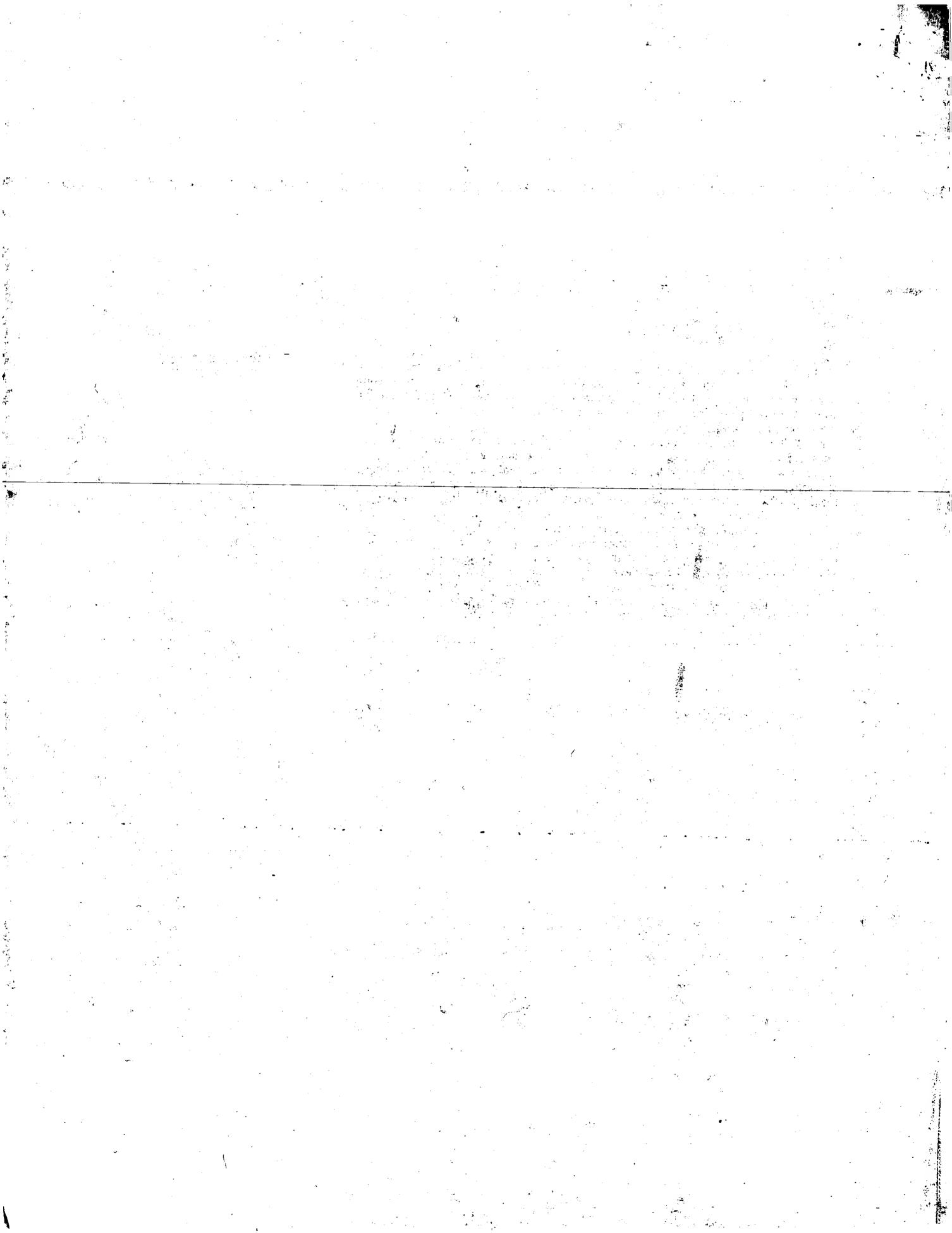
PURPOSE: To prevent securely developing solution from entering the rear of a substrate by a simple adjustment regardless of the kinds of developing solution, by providing fluid discharge openings in the outside of a rear cleaning nozzle and by attaching a mechanics which sprays fluid to the rear of a sub-

strate being developed.

CONSTITUTION: In a spin development device which has a rear cleaning mechanics, fluid discharge openings 9 are provided in the outside of a rear cleaning nozzle 8 and a mechanics which sprays fluid to the rear of a substrate 1 being developed. For instance, compressed air 7 is sprayed from a creeping, prevention nozzle 6 which is fixed in a inner cup 5 onto the rear of the exposed substrate 1 whereon photoresist 2 is applied, to prevent creeping of developing solution 3 from entering. In the creeping prevention nozzle 6, many air discharge openings 9 are shaped to spread compressed air all across the circumferential direction of the substrate 1 even if the substrate 1 is static or rotating slowly. When development is finished, developing solution is eliminated with rinse by rotating the substrate 1, then a small amount of developing solution attached to the rear of the substrate 1 is eliminated by spraying rear cleaning solution from the rear cleaning nozzle 8 onto the rear of the substrate.







⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

41-120023

Sint Cl.

識別記号

广内整理番号 L-7376-5F 每公開 平成1年(1989)5月12日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/00 3 6 1 1 0 2

A-6906-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

匈発明の名称 スピン現像装置

②特 顋 昭62-277714 ②出 頭 昭62(1987)11月2日

⑦発明者 岩井

計夫。是野県諏訪市大

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式 会社内

の出 顔 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

切代 理 人 弁理士 最上 務 外1名

牙 福、宝

1 克明の名称

スピン現像装置

2. 存許請求の範囲

- 東面洗浄機構を有する、スピン見食袋型において、 東面洗浄ノズルの外質側に、近体吐出口を散け、 現色中の延仮の裏面に液体を吹き付けられる 既確を取り付けた事を特殊とする、スピン見色器 記。

3. 発明の詳細な説明

(選案上の利用分野)

本名明はスピン及位装置に関する。

(従来の技術)

スピン現象設置において、延長を静止又は低速回転させた状態で現象すると、現像液が延度延縮へ回り込む現象が起こり、延度変調や激速系の汚れという問題を生じ、ゴミの発生や強提温のトラ

ブルの耳囚となる。

そこで従来は、第2回(a)、(b)の様なは 様にて異常が圧度要面へ回り込むのを防止して り込み防止リング10により現像液がそれと回 り込み防止リング10により現像液がそれと回 の側へ回り込むのを防止する。現像終了後、四面 洗浄ンズル8より基確洗浄液を吐出し、回り込ん だ現像液を染金していた。

(発明が形決しようとする問題点)

しかし従来技術では、

より延板と回り込み防止リングの同局はの調整が 建しい。関係が小さいと延板のそり等により延板 が回り込み防止リングと当たってしまい、間隔が 大きいと現象後の回り込みを防止できない。 b) 表面強力の小さい異像液においては、回り込

み防止リングでは防ぎきれない。現位液が裏面洗浄が可能な疑照より内質側に回り込んでしまい、 型面洗浄を行なっても現像液を除去しきれない。 という問題点があった。

そこで本発明は、この機な問題点を、解決する

持備平1-120023(2)

為、延長裏面への見像液の回り込みを、簡単な問題で、現像液の質量に関係なく確実に防止できる機構を得る事を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本知明のスピン現金設置は、裏面洗浄機構を有するスピン現金設置において、裏面洗浄ノズルの外周側に液体吐出口を設け、現像中の延振の裏面に液体を吹き付けられる機構を取り付けた事を特徴とする。

(汉 迤 例)

現位が終了したら基底を回転させながらリンス液により現位液の株去を行ない、さらに裏面洗浄ノズル8より裏面洗浄液を蒸返裏面に吹き付ける平により、延返裏面に付いたほかな現位液を厚単に株去できる。

この実施例では回り込み防止用の液体として圧 第空気を使用したが、他に圧縮窒素や裏面洗浄液 等を使う事もできる。また、裏面洗浄は回り込み 防止で用いた液体の除去も兼ねている。 (発明の効果)

以上述べた様に、本発明によれば、裏面洗浄ノズルの外質側に液体性出口を設け、延板裏面に液体を失き付けることにより、異位液が延板裏面に回り込むのを簡単な四隻で確実に防止でき、延板裏面や搬送系の汚れ、ぞれによるゴミの発生や他によるコミングルを低速できるという効果がある。

4. 四面の簡単な説明

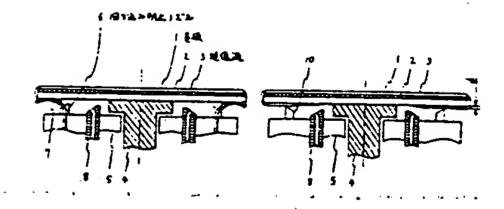
第1回(a)及び(b)は、本発明の現象液回り込み防止機構の新面図と平面図、第2図(a)

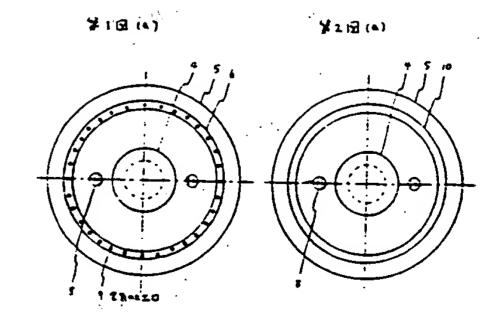
及び(b)は、従来の真魚液回り込み防止機構の

- 1 -- 压板
- 2-7:1200スト
- 3 -- 現 復 液
- 4 ... + - 2
- 5 …内カップ
- 8…国り込み防止ノズル
- 7 … 压箱空気
- 8… 英面洗押ノズル
- 9 … 空気吐出口
- 10…回り込み防止リング
- d … 基長と回り込み防止リングの間隔

以上

出類人 セイコーエアソン株式会社 代理人 非理士 歳 上 彦 他!





ઋં. ∄ (∗)

\$ உன் க்